⑪ 日本国特許庁(JP)

· ⑪ 特許出願公開

昭64-54021

⑩公開特許公報(A)

.

@Int_Cl_4	翻	別記号	宁内整理番号	❸公開	昭和64年(1	989)3月1日
1	B/38 1	NFH NDQ	7602-4 J 7602-4 J			
G 02 B	B/77 1 1/04	NFJ	7602-4 J 7915-2H審査請求	未請求	請求項の数 4	(全7頁)

②特 頭 昭63-127897

❷出 顧 昭63(1988)5月25日

優先権主張 @昭62(1987)5月26日9日本(JP)9時期 昭62-127148

砂発 明 者 金 村 芳 信 神奈川県横浜市栄区飯島町2882
砂発 明 者 笹 川 勝 好 神奈川県横浜市港北区新吉田町1510
砂発 明 者 今 井 雅 夫 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1-11-10
①出 願 人 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区額が関3丁目2番5号

明神

1. 発明の名称

高屈折率プラスチックレンズ用樹脂およびその 樹脂からなるレンズ

2.特許請求の範囲

1) 一般式 (1)

$$R_{\pm} = \frac{(x)_{\pm} (CH_{\pm})_{\pm} SH}{(1)}$$

(式中、Rは塩素原子、臭素原子、メチル店またはエチル基を表し、Xは酸素原子もしくは硫黄原子を要す。mは0もしくは1、nは0~2の整数、pは2~4の整数、qは0~4の整数を要す)で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上および/または一般式(I)、

(式中、Rはメチル茲、エチル茲、クロロメチル 落またはプロモメチル基を変し、mは0~2の竪 数、nは4-mを衷す)で表わされるポリチオー ルの少なくとも一種以上と、

一般式(匠)

(式中、Rは塩煮原子、及素原子、メチル癌、メトキシ基、エチル基またはエトキシ基を表し、Xは酸素原子、破食原子、以素原子、メチル基を表し、メチン基またはイソプロピル基を表し、mは0~4の整数、nは1~4の整数、pは0~4整数、 gは0~4の整数、rは0~4の整数、yは0~3の整数、zは0~3の整数を表す)で表わされる系配折率プラスチックレンズ用根脂。

2) 一般式 (I) で変わされるポリチォールの少な くとも一種以上および/または一般式 (B) で変 わされるポリチォールの少なくとも一種以上が、 少なくとも20モル%未満の一般式 (N)、

(式中、Rはメチル基、エチル基、クロルメチル なまたはプロモメチル基を表し、mは0~2の監

特開昭64-54021 (2)

数、nは4.mを安す)で表わされるポリチオール を合有するものである特許請求の範囲第1項記載 の高麗折率プラスチックレンズ用樹脂。

3) 一般式(1)

(式中、Rは塩素原子、臭素原子、メチル基またはエチル基を変し、Xは酸素原子もしくは硫黄原子を衷す。mは0もしくは1、nは0~2の整数、pは2~4 の整数、qは0~4 の整数を表す)で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上および/または一般式(II)、

Q R_m-C→CH_mOCCH_mCB_mSH)。 (Ⅱ) (式中、R はメチル基、エチル基、クロロメチル 基またはプロモメチル基を変し、m は 0 ~ 2 の整

数、 n は4-m を表す) で扱わされるポリチオール の少なくとも一種以上と、

一般式(四)

基またはプロモメチル基を表し、mは0~2の数 数、nは4-mを表す)で表わされるポリチオール を含有するものである特許請求の範囲第3項記載 のレンズ。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高屈折率を有するプラスチックレン ズ用樹脂、およびこの樹脂からなるレンズに関す る。

〔從来技術〕

ブラスチックレンズは、無限レンズに比べ、軽量で割れにくく染色が可能なため近年、眼鏡レンズ、カメラレンズや光学素子に替及をはじめている。

これらの目的に、現在広く用いられている 樹脂 としては、ジェチレングリコールピスアリルカー ポーネート(以下、CR-35 と称する)をラジカル 重合させたものがある。この樹脂は、耐衝撃性に 優れていること、染色性に優れていること、切削 性および研密性等の加工性が良好であること等、

(式中、Rは塩素原子、具素原子、メチル基、メトキシ基、エチル基またはエトキシ基を表し、 X は酸素原子、硫黄原子、炭素原子、メチル基、メチン基またはイソプロビル基を表し、 m は 0 ~ 4 の整数、 n は 1 ~ 4 の整数、 p は 0 ~ 4 を数数、 q は 0 ~ 4 の整数、 r は 0 ~ 4 の整数、 y は 0 ~ 3 の整数、 z は 0 ~ 3 の整数を表す)で表わされるポリイソシアネートの少なくとも 1 種以上とを反応させて得られる高屈折率プラスチック樹脂からなるレンズ。

4) 一般式 (I) で衷わされるポリチオールの少な くとも一種以上および/または一般式 (II) で衷 わされるポリチオールの少なくとも一種以上が、 少なくとも20モル%未満の一般式 (N)、

R_m-C-(CH_mOCCH_mSH)。 (N) (式中、Rはメチル基、エチル基、クロルメチル

穏々の特徴を有している。しかしながら、屈折率が無機レンズ(ए。 =1.52)に比べで。 =1.50 と小さく、ガラスレンズと同等の光学特性を得るためには、レンズの中心厚、コベ厚および曲率を大きくする必要があり、全体的に肉厚になることが避けられない。このためより屈折率の高いレンズ用 樹脂が設まれている。

さらに、高屈折率を与えるレンズ用問題の一つとして、イソシアネート化合物とジェチレングリコールなどのヒドロキシ化合物との反応(特開昭57-136601、特開昭136602)、テトラブロムビスフェノールAなどのハロゲン原子を含有するヒドロキシ化合物との反応(特開昭58-164615)または確費を含有するヒドロキシ化合物との反応(特開昭60-19401、特開昭60-17229)等により得られるウレタン開脂でイソシアネート化合物と脂肪族ポリチオールとの反応(特開昭60-199016)より得られるチオカルバミン酸S-アルキルエステル系レンズ用制脂が公知である。

(発明が解決しようとする課題)

特開昭64-54021(3)

このような状況に鑑み、本発明者らは、後紀の一般式(I)で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上および/または一般式(II)であわされるポリチオールの少なくとも一種以上と一般式(III)であわされるポリイソシアネートの少なくとも一種以上とを反応させて得られる樹脂が、CR-39を用いた樹脂と同等の軽量性を有し、高度の壓折率、優れた加工性を有することを見出し、本願発明を完成するに到った。

すなわち、本発明は一般式(1)、

$$R_{a}$$
 (CH_a) \sim SH), (1)

(式中、Rは塩素原子、臭素原子、メチル基またはエチル基を表し、Xは酸素原子もしくは硫黄原子を表す。mは0もしくは1、nは0~2の整数、pは2~4 の整数、qは0~4 の整数を表す)で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上および/または一般式(II)

Q B_n-C-(CH₁OCCH₂CH₂SH)。 (II) (式中、Rはメチル茲、エチル茲、クロロメチル

(式中、Rは塩素原子、メチル基またはエチル基を表し、Xは磁素原子もしくは建筑原子を表し、Yは塩素原子またはヨウ素原子を表す。mは0もしくは1、nは1もしを表す。で、pは2~4の整数、qは0~4の整数とであれる化合物を、メタノール、エタノール等のアルコール類、水、は性、カリウム等の無機塩基で加水分解して得ることができる。

このようにして得られる一般式 (I) で表わされる化合物は、具体的には、1.2-ジメルカプトベンゼン、1.3-ジメルカプトベンゼン、1.4-ジメルカプトベンゼン、1.2-ビス (メルカプトメチル) ベンゼン、1.3-ビス (メルカプトメチル) ベンゼン、1.4-ビス (メルカプトメチル) ベンゼン、

基またはプロモメチル基を表し、mは0~2の整数、nは4·mを変す)で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上と一般式(□)

(式中、Rは塩素原子、臭素原子、メチル基、メトキシ基、エチル基またはエトキシ基を表し、Xは改素原子、延費原子、メチル基を表し、メチン基またはイソプロピル基を表し、mは0~4整数、pは0~4整数、pは0~4整数、gは0~4の整数、rは0~4の整数、yは0~3の整数を表す)で表われる反応させて得られる高圧折率プラスチックレンズを提供するものである。

本発明における一般式 (I) で表わされる化合物のうち、a が 1 または 2 の化合物は、一般式 (V)

1,2-ピス (メルカアトエチル) ベンゼン、1,3-ピ ス (メルカプトエチル) ベンゼン、1.4-ビス (メ ルカプトエチル) ベンゼン、1.2-ピス (メルカブ トメチレンオキシ) ベンゼン、1.3.ビス(メルカ プトメチレンオキシ) ベンゼン、1.4-ピス (メル カプトメチレンオキシ) ベンゼン、1.2-ビス(メ ルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1.3-ピス (メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1.4-ピ ス(メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、 1,2-ピス(メルカプトメチレンチオ)ベンゼン、 1.3.ピス(メルカプトメチレンチオ)ペンゼン、 1.4-ピス(メルカプトメチレンチオ)ベンゼン、 1,2-ピス(メルカプトエチレンチオ)ベンゼン、 1,3-ビス(メルカプトエチレンチオ)ペンゼン、 1.4-ピス(メルカプトエチレンチオ)ペンゼン、 1.2.3-トリメルカプトベンゼン、1.2.4-トリメル カプトベンゼン、1.3.5-トリメルカプトベンゼン、 1.2.3-トリス(メルカプトメチル)ベンゼン、 1.2.4-トリス(メルカプトメチル)ベンゼン、 1.3.5-トリス(メルカプトメチル)ベンゼン、

特開昭64-54021(4)

1.2.3-トリス(メルカプトエチル)ベンゼン、 1.2.4-トリス(メルカプトエチル)ペンゼン、 1.3.5-トリス(メルカプトエチル)ベンゼン、 1.2.3-トリス(メルカプトメチレンオキシ)ベン ゼン、1,2,4-トリス(メルカプトメチレンオキシ) ベンゼン、1.3.5-トリス(メルカプトメチレンオ キシ) ベンゼン、1.2.3-トリス(メルカプトエチ・ レンオキシ) ベンゼン、1,2,4-トリス(メルカブ トエチレンオキシ) ベンゼン、1.3.5-トリス(メ ルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,3-トリ ス(メルカプトメチレンチオ) ベンゼン、1,2,4-トリス(メルカプトメチレンチオ) ベンゼン、 1,3,5-トリス(メルカプトメチレンチオ)ベンゼ ン、1,2,3-トリス(メルカプトエチレンチオ)ベ ンゼン、1.2,4-トリス(メルカプトエチレンチオ) ベンゼン、1,3,5-トリス(メルカプトエチレンチ ま) ベンゼン、1.2.3.4.テトラメルカプトベンゼ ン、1,2,3,5-テトラメルカプトベンゼン、1,2,4, 5-テトラメルカプトペンゼン、1,2,3,4-テトラキ ス (メルカプトメチル) ベンゼン、1.2.3.5-テト

ラキス(メルカプトメチル)ベンゼン、1.2.4.5-テトラキス(メルカプトメチル)ベンゼン、1.2. 3.4-テトラキス(メルカプトエチル)ベンゼン、 1,2,3,5-テトラギス (メルカプトエチル) ベンゼ ン、1.2.4.5-テトラキス(メルカプトエチル)ベ ンゼン、1.2.3.4-テトラキス(メルカプトメチレ ンオキシ) ベンゼン、1.2.3.5-テトラキス (メル カプトメチレンオキシ) ベンゼン、1,2,4,5-テト ラキス(メルカプトメチレンオキシ)ペンゼン、 1.2.3.4-テトラキス(メルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,3,5-テトラキス(メルカプトエチ レンオキシ) ベンゼン、1.2.4.5-テトラキス (メ ルカプトエチレンオキシ) ベンゼン、1,2,3,5-テ トラキス(メルカプトメチレンチオ)ベンゼン、 1.2.4.5-テトラキス(メルカプトメチレンチオ) ベンゼン、1,2,3,4-テトラキス(メルカプトエチ レンチオ) ベンゼン、1.2.3.5-テトラキス(メル カプトエチレンチオ) ベンゼン、1.2.4.5-テトラ キス(メルカプトエチレンチオ)ベンゼン等の化 合物、およびそれらの核塩素化物、臭素化物、メ

チル化物、エチル化物等で、それらの具体的化合物として、3-クロル-1.2- ジメルカプトベンゼン、4-クロル-1.2- ジメルカプトベンゼン、3.5-ジクロル-1.2- ジメルカプトベンゼン、3.4.5-トリプロム-1.2- ジメカスルカプトベンゼン、5-メチル-1.3- ジメルカプトベンゼン、5-エチル-1.3- ジメルカプトベンゼン、2.3.4.6-テトラクロル-1.5- ビス (メルカプトメチル) ベンゼン等の化合物が例示される。

また、一般式(II) で表わされる化合物は具体 的には、ペンタエリスリトール(メルカプトプロ ピオネート)、トリメチロールプロパントリス (メルカプトプロピオネート)、トリメチロール エタントリス(メルカプトプロピオネート)、ジ クロロネオペンチルグリコールピス(メルカプト プロピオネート)、ジブロモネオペンチルグリコ ールピス(メルカプトプロピオネート)等の化合 物が挙げられる。

また、一般式 (目) で変わされる化合物は、具体的には、2,4-トリレンジイソシアネート、2,6-

トリレンジイソシアネート、ベンゼンジイソシアネート、4.4'・ジフェニレンジイソシアネート、3.3'・ジメチル-4.4'・ジフェニレンジイソシアネート、3.3'・ジメトキシ・4.4'・ジフェニレンジイソシアネート、4.4'・ジフェニルチオエーテルジイソシアネート、4.4'・ジフェニルメタンジイソシアネート、4.4'・ゲフェニルメタンジイソシアネート、イソプロビリデンビス(4・イソシアネート、イソプロビリデンビス(4・イソシアネートフェニル)、ピス(4・イソシアネートフェニル)ジスルフィド等の化合物やそれらの核塩素化物、臭素化物が挙げられる。

これら一般式 (I) で表わされるポリチオール の少なくとも一種以上および/または一般式 (II) で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上 と一般式 (II) で表わされるポリイソシアネート の少なくとも一種以上との使用割合は、-NCO/-SB 基の比率が0.5 ~3.0 の範囲内で、好ましくは 0.5 ~1.5 の範囲内である。

また、本発明において、諸物性の改良の目的で、

特開昭64-54021 (5)

一般式 (I) で表わされるポリオールの少なくとも一種以上および/または一般式 (II) で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上の20モルス未満を、一般式 (IV)

Ra-C-(CH:SH). (N)

(式中、Rはメチル弦、エチル法、クロロメチル 基またはプロモメチル基を表し、mは0 ~2 の整 数、nは4-mを表す) で表わされるポリチオール に潜き換えてもよい。

さらに、本発明においては、樹脂の耐熱性、耐衝撃性、耐候性等の改良のため、キシリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネートなどの無食変タイプのイソシアネートやペンタエリスリトール、イリメチロールペン、ピロガロール等のポリオールや3・メルカプトでロピルイソシアヌレート、エタンジオールなどのポリチオールを混合して使用してもよい。その際モノマー全体で-RCO/(-SR+-OB) 基の比率が、0.5~3.0 の範囲内、好ましくは

に離型剤を選入してもよい。

反応時間および反応温度は使用するモノマーの 種類によって異なるが、一般には-20 ~150 ℃、 0.5 ~72時間である。

(作用)

、本発明のレンズ用樹脂は、無色透明で高屈折率 を有し、耐衝爆性に優れており、眼鏡レンズ、カ メラレンズ、その他の光学素子に用いるのに好適 な樹脂である。

(実施例)

以下、実施例を示す。なお、実施例で得られた レンズ用樹脂の屈折率、アッペ数、玉摺り加工性、 耐衝撃性および紫外線暴露による實変性試験の試 験法は下記の試験によった。

歴折率、アッベ数: ブルリッヒ歴折計を用い、 20℃で測定した。

加工性: 眼鏡レンズ加工用の玉摺り機で研削し、 研削面が良好なものを (○) 、やや良好な ものをやや良 (△) とした。

耐街整性:中心厚が2mm の平板を用いて、FDA

0.5 ~1.5 の範囲内になるように混合する。

また、本発明において、耐酸性等の改良のため に紫外線吸収剤、酸化防止剤、着色防止剤、蛍光 染料などの添加剤を必要に応じて適宜加えてもよ い

さらに、本発明の樹脂は、通常の分散染料を用い、水または溶媒中で容易に染色が可能であり、 その際、さらに染色を容易にするためにキャリヤ ーを加えたり、加熱したりしてもよい。

本発明のレンズ用樹脂の作成は、一般式 (I) で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上および/または一般式 (II) で表わされるポリチオールの少なくとも一種以上、および要求される 物性に応じて一般式 (IV) で表わされるポリチオール、添加剤、食合触媒を加え、公知の注型度合法、すなわち、ガラス製または金属製のモールド型の中に注入し、加熱して硬化させる。

この時、成形後の樹脂の取り出しを容易にする ためにモールドを雕型剤処理したり、モノマー中

> 規格にしたがって、開球落下試験を行い、 割れないものを良(○)とした。

耐紫外線試験: サンシャインカーボンアークを 数個したウエザオメーターにレンズをセットし、200 時間経たところでレンズを取り 出し、ウエザオメーターで試験する前のレ ンズと比較した。

評価結果を次のように示した。

変化なし (Ο) (僅か黄変 (Δ) 、 黄変 (×) とした。

実施例1

2.4-トリレンジイソシアネート8.7g(0.05 モル) と m-キシリレンジチオール8.5g(0.05 モル) を室 選で混合し、均一とした後、シリコン系焼き付け タイプの理型剤で処理したガラスモールドとテフロン製ガスケットよりなるモールド型中に注入した。ついで、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間加熱を行い硬化させた。こうして得られたレンズは無色透明で加工性、耐街旋性ともに良好であった。

特開昭64-54021 (6)

実施例2~13

実施例1と同様にして衷1の組成でレンズ化を 行い、結果および物性を表1に示した。

H: 40 (91 1

a. キシリレンジイソシアネート9.4g(0.050モル) とジェチレングリコール5.3g(0.050モル) を混合 し、40~50℃で加熱撹拌して均一とし、水冷して 反応熱を除去した。ついで実施例1と同様のモー ルド型中に注入し、20~30℃で48時間を費やして 環ルネサケ

こうして得られたレンズは歴折率1.56、比重 1.18であり、無色透明であったが、加工性が不良 であった。

比較例2~3

比較例と同様にして、変1の組成でレンズ化を 行い、結果を表1に示した。

光路度	イソシアネート	ポリチオール、	ポリオール	数如剂	座所字?。	アッペ数	班雅	DITH	5137311	外版
1	2.4・トリレンジイソシアネート	1.3-ピス(メルカプトメタル) ベンゼン (0.05 モル)	==	UVSSIDE	1.68	28	1.34	0	0	100 Po 10
2	1.3・ベンゼンジイソシアネート	L3-ピス(メルカプトメチル) ベンゼン (0.03 モル)	ペンタエリスサトールテトラキス(メルカプトプロビオネート) (0.01モル)	-	1.65	30	1.32	0	0	無色送明
3	4.4'・ジフェニレンジシアネート (0.05 モル)	1.2.3-トリメルカプトベンゼン (0.03 モル)		_	1.66	27	1.32	0	0	無犯法的
4	3.3・ジメチル・4.4・ジフェニレンジイソシアネート の.05 モル)	1.3-ピス(メルカプトエチル) ベンゼン (0.05 モル)		UMBAXAN 1X	1.63	30	1.31	0	0	MY-12-19
5	3.3・ジメトキシ・4.4・ジフェニ レンジイソシフネート 0.05 モル)	1.2・ジメルカプトベンゼン (0.03 モル)	ペンタエリスリトールテトラキステナグ リコレート (0.01モル)	UV#2452745 12	1.63	30	1.30	0	0	無色過
6	4.4'・ジフェニルエーテルジイソ シアネートの.05 モル)	1.3 ピス(メルカアトエチレンジオキシ) ベンゼン (0.05 モル)		_	1.66	29	1.32	0	0	MUSER
7	4.4'- ジフェニルチオエーテルジ イソシアネート (0.05モル)	1.4ビス(メルカプトノチル) ベンゼン の.01 モル)	メチロールプロペン (0.007 モル)	UVIDATORI EX	1.68	28	1.35	0	0	140527
8	4.4° - ジフェニルメタンジイソシ アネート 0.05 モル	245.6チトラクロル・1.3 ピス(メルカ プトノチル) ベンゼン (0.01 モル)	ペンタエリスリトールテトラキス(ノルカプトプロピオネート) (0,005 モル)	UVIDATZBIJ 1.X	1.65	28	1.38	0	0	PROSESS.
9	4.4'.4'-トリフュニルメタントリインシアネートの.033モル)	1.3.ビス(メルカプトメチレンチオ)ベンゼン 00.05 モル)			1.65	28	1.33	0	0	無色数
10	イソプロピリデンビス(4・フェニ ルイソシアネート) (0,05モル)	1.3.5-トリメルカプトベンゼン (0.03 モル)			.1.65	30	1.31	0	0	DY-159
11	2,4-トリレンジイソシアネート (0.05 モル)	4メチル・1,2・ジメルカプトベンゼン (0.03 モル)			1.06	28	1.35	0	0	無色表列
12	2.4-トリレンジイソシアネート ののサモル) 2.6-トリレンジイソシアネート ののロモル)	1,3-ピス(メルカプトノチル) ベンゼン (0.03 モル)	ペンタエリスリトールテトラキス(ノル カプトプロピオネート) (0.01 モル)	UVGAXA IX	1.65	30	1.32	0	0	無色法列
1	2.4-トリレンジイソシアネート (0.0)モル) ■キシリレンジイソシアネート (0.0)モル)	1.3-ピス(メルカプトノチル) ベンゼン の.03 モル)	ベンクエリスリトールテトラキス(メルカプトプロピオネート) (0.01モル)		1.64	31	1.32	٥	0	irc-egi
14	ヒス(4・イソシアネートフェニル) ジスルフィド	ペンクエリスリトールテトラキス(ノルン カプトプロピオネート) (0.02 モル)	1.3ビス(ノルカブトメチル) ベンゼン (0.01モル)		1.62	32	1.31	0	0	無色數明
15	ピス(4・イソシアネートフェニル) ジスルフィド (0.05モル)	ベンタエリスリトールテトラキス(チオグ リコレート) (0.005モル)	1.3・ビス(メルカプトメチル) ベンゼン (0.01 モル)		LES	27	1.32	0	0	红色透明

特開昭64-54021(7)

支 1(統合

HJCF1	女。((&ie7 / イソシアネート	ポリチオール、	ポリオール	经加利	壓折率 7。	アッペ数	比亚	min	ENTRY	州辺
1	■キシリレンジイソシアネート (0.05 モル)	ジェチレングリコール 0.05 モル)			1.56		1.18	×		知色逻辑
2	■キシリレンジイソシアネート 0.05 モル)	ベンタエリスリトールテトラキス(メルカ プトプロピオネート) (0.025モル)		_	1.59	36	1.31	0	0	無色起卵
3	●キシリレンジイソシアネート (0.05 モル)	テトラプロムピスフェノーバ4 (0.05 モル)		<u></u>	1.61	27	1.52	Δ	0	数域应透明